IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Attty. Docket No. 37872/0004

Group Art Unit: unassigned

Examiner: unassigned

In re patent application of

Tomihisa NAITO

Serial No.: unassigned

Filed: June 13, 2001

For: ATOMIZING APPARATUS AND METHOD

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application:

Japanese Patent Application No. P2000-181600, filed June 16, 2000.

Respectfully submitted,

June 13, 2001

Date

HELLER EHRMAN WHITE & McAULIFFE 1666 K Street, N.W., Suite 300 Washington, DC 20006 (202) 912-2000 (telephone) (202) 912-2020 (telecopier)

Susan E. McBee Reg. No. 39,294

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of following application as filed with this Office.

Date of Application:

June 16, 2000

Application Number:

P2000-181600

Applicant(s):

S. G ENGINEERING CORPORATION

March 23, 2001

Commissioner,

Patent Office

Kouzou OIKAWA

Number of Certification:2001-3021937



日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 6月16日

出願番号

Application Number:

人

特願2000-181600

出 願 Applicant (s):

エス・ジー・エンジニアリング株式会社

2001年 3月23日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office



川耕



特2000-181600

【書類名】

特許願

【整理番号】

SGE-12

【提出日】

平成12年 6月16日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01F 3/08

B01F 5/06

【発明の名称】

物質の微粒化装置

【請求項の数】

2

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区京橋1-17-4 松永ビル5F エス・

ジーエンジニアリング株式会社内

【氏名】

内藤 富久

【特許出願人】

【識別番号】

596089388

【氏名又は名称】

エス・ジーエンジニアリング株式会社

【代表者】

内藤 富久

【代理人】

【識別番号】

100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】

03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】

100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】

100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100079946

【弁理士】

【氏名又は名称】 横屋 赳夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

特2000-181600

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 物質の微粒化装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 「原料供給口に供給された原料を加圧して装置本体に送り、この本体で前記原料中の物質を微粒化して取出す物質の微粒化装置において、前記本体は、軸方向と交差する入口及び軸方向の出口を設けた筒体と、この筒体に反出口側からの操作にて軸方向に移動する内筒とからなり、この内筒には複数群からなる多数の穴が配設されていて、前記内筒の軸方向の操作移動により前記入口に連接の室に同一径の穴が一つの群として露出していることを特徴とする物質の微粒化装置。

【請求項2】 複数群の穴は径の大きさの順に軸方向に配設されていることを特徴とする請求項1記載の物質の微粒化装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、食品、化学、医薬等の各業界で扱う物質を微粒化する装置に関し、特に、物質を、乳化、分散、撹拌又は破砕の状態にて、ミクロン台又はそれ以下の均一(又は均質)的な粒子径に微粒化して、安定した粒度分布のものを得る装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来の物質の微粒化装置として、APV式ゴーリンホモゲナイザが知られている。これは、図4に示す原理を一例として使用したものである。すなわち、図4において、バルブシート1に対し、僅かの隙間でバルブ2が対面し、高圧下のもとで送られた原料を前記隙間から半径方向外方に噴出させインパクトリング3の内径壁に衝突させることにより、原料中の物質を微粒化、均質化して本体4から取出すというものである。従来のものは、この原理を使用して、原料の処理圧力が数10⁷ Paのもとで、所望の処理量(10ton/h)のものを得るものである。

[0003]

また、他の従来の物質の微粒化装置として、特定穴径の細管、或いは、オリフィス(小孔)を有するジェネレータ(装置本体)により加圧原料を微粒化するものが知られている(例えば本発明者による特許第3002432号参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記従来の装置は、前者においてはインパクト原理の特性上、 ある程度の粒度変化に対応できるという利点があるが、微粒化の処理効率の点で は劣るという不利点があり、また、後者においてはオリフィス流れの特性上、微 粒化の処理効率の点では勝るという利点があるが、粒度変化の際にいちいちジェ ネレータを変えなければならないという不利点がある。

[0005]

そこで本発明者は、前記後者のものについて鋭意研究した結果、後者の微粒化効率の勝る利点を確保しながら、その不利点即ち粒度変化の際にいちいちジェネレータを変える点を改善し、あらゆる分野において広く利用できるマルチジェネレータとして機能する物質の微粒化装置を開発することができた。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は次に掲げるものである。

[0007]

[請求項1] 原料供給口に供給された原料を加圧して装置本体に送り、この本体で前記原料中の物質を微粒化して取出す物質の微粒化装置において、前記本体は、軸方向と交差する入口及び軸方向の出口を設けた筒体と、この筒体に反出口側からの操作にて軸方向に移動する内筒とからなり、この内筒には複数群からなる多数の穴が配設されていて、前記内筒の軸方向の操作移動により前記入口に連接の室に同一径の穴が一つの群として露出していることを特徴とする物質の微粒化装置。

[0008]

[請求項2]複数群の穴は径の大きさの順に軸方向に配設されていることを特徴

とする請求項1記載の物質の微粒化装置。

[0009]

本発明は次のように作用する。内筒には例えば穴径で大中小3群の穴を配設してあるものとすると、入口に供給された加圧原料が室(加圧室)に露出する穴径大の群の穴を通過する際、原料中の物質はその穴の大きさによって粗い粒度のものに微粒化され、内筒の中の通路を経て出口へと流れる。次に内外筒いずれかを相対移動操作して前述よりは小さい穴径で中位の径の群が露出するようにした場合には中位の粒度のものに微粒化される。更に、移動操作して径が一番小さい場合には最も小さい粒度(超微粒)のものに微粒化される。つまりは、穴径に比例(音波波動の周波数には反比例)して効率良く微粒化される。ここで、3群の穴は、径大のときは数が少なく、逆に径小のときは数が多いというようにしてもよいし、又、3群同数でも良く、或いは、その反対でもよく、数の多少は問わない。それは、大中小の粒度のものに微粒化される際に、速度が穴径に反比例するため出来高容量としてはほぼ等しくなるからである。

[0010]

このため、本発明装置は、一つの装置本体で粒度の異なる処理ができ、あらゆる分野にて広く利用できる、いわゆるマルチジェネレータとしての機能を発揮する。

[0011]

次に、処理サイクル数を多くして物質の超微粒化及び均質化の効率的処理を達成する場合について考察するに、処理効率からいえば、初めのサイクルでは穴径大の群を用い、次には、中位の群、そして最後のサイクルでは穴径小の群を用いる事が望ましいものである。その理由としては、第1に最初から超微粒化しようとすると、粗大な粒子が混じっているため、かたまりができ易く穴などが詰まる恐れがあること、第2に、ポンプによる穴、オリフィスの原料流れの発生時には、音波波動の周波数が穴径に反比例する関係となるため、穴径大の場合は周波数が低い、即ち大きな粒子には波長の長い大きな波を用いる方が良く、反対に穴径小の場合は周波数が高い、即ち、小さな粒子には小さい波を用いる方が良く、このようにすることで微粒化処理及び均質化処理の効率が最も良好になるものであ

る。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の一実施の形態を図1乃至図3により説明する。図1において、原料は原料供給口10に供給されると、高圧のポンプ(圧力10⁶~10⁷ Paのプランジャ型)11により加圧されて本装置の本体(ジェネレータ)12に送られ、ここで微粒化されて実線Xの径路を通って、微粒化製品の受入器13に受入れられ取出される。又、数サイクル経過の上で微粒化しようとする場合は、一点鎖線Yの径路を通って原料供給口10に戻され、更に微粒化すべく処理される。

[0013]

図2において、本体12は硬質ステンレス製の筒体(外筒といえる)16と、 この筒体16の内径に、ぴったり摺動し移動可能な超硬質セラミック製の内筒1 7とを有する。 筒体 1 6 は軸方向と直角な入口 1 4 を有し、また軸方向の出口 1 5を有する。内筒17には多数の穴18が配設され、中の通路24まで貫通する ように設けられている。穴18のうち、穴径0.8mmの大きい穴18aが軸方 向に4列あってA群を構成し、その左側に、0.5mmの中位の穴18bが6列 あってB群を構成し、更にその左側に、0.2mmの小さい穴18cが7列あっ てC群を構成し、ABCの順に配設するようにしている。そして、本図2におい ては、B群の穴18bが入口14と連通する室(加圧室即ち高圧の処理室)19 に露出した状態を示している(図3参照)が、この室19にはA群及びC群も同 様に露出することができる。それは、ハンドル23を回し、図2の左方へねじに 従って移動させ、筒体16と一体の蓋部21から離した上で、内筒17と一体の ねじ20を回し蓋部21に対しねじ移動させ元通りハンドル23を締めこんで正 規にセットすることで達成される。22は外筒16の内径部分即ち軸方向4箇所 穿設の溝に嵌合の〇リングで高圧に対しての洩れ止めである。ここで前述の正規 にセットした状態では、室19に露出するA,B,C各群の穴18a,18b, 18cは夫々の穴すべてが等しく軸方向で相隣る〇リング22の間に納まるよう になっている。

[0014]

そして、例えば図3において、穴18bが円周上8個互いに対向しているため、加圧室19から各穴18bに流入した高速流が中心の通路24で互いに正面衝突したときは、そのエネルギーは一つの穴流速のものの8倍というように大きくなり、微粒化上良好な処理効率を達成する。この場合において、中心通路24の内径は最適値を選択することが望ましい。即ち細いと詰まり抵抗のため高速流が得られず、又、反対に太いと拡がり散逸のため大きい衝突効果が得られないからである。

[0015]

尚、前記実施例においては、内外筒の機械加工は同心円状に行なうことが多く 製作容易であり、又、内筒の複数群の穴加工も溝加工と異なり、貫通されれば良いので、非常に簡単であり、製作上、大変なメリットがある。

[0016]

【発明の効果】

本発明によれば、物質を微粒化するに際し、粒度(粒径)の異なるもの、即ち、粗いもの、中位のもの、さらに、超微細のものと任意に又、使用分野で最適のものに微粒化処理及び均質化処理ができ、あらゆる分野で広く利用することができる効果がある。しかも、従来のAPV式に比較し、処理効率が30~50%勝れたものとなっている。更に、製作上も非常に簡単で大変なメリットがある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の装置本体を含む全体的システム図である。

【図2】

図1の装置本体の縦断面図である。

【図3】

図2のIII-III線による断面図である。

【図4】

従来装置の原理説明図である。

【符号の説明】

10 原料供給口

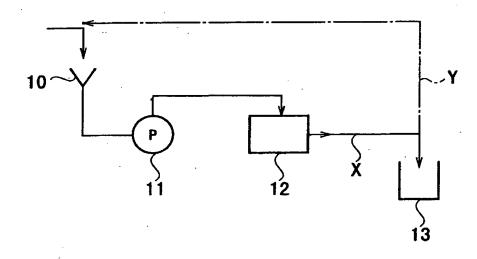
特2000-181600

- 11 高圧のポンプ
- 12 本体
- 13 微粒化製品の受入器
- 14 入口
- 15 出口
- 16 简体
- 17 内筒
- 18 穴
- 18a 大きい穴
- 18b 中位の穴
- 18c 小さい穴
- 19 室
- 20 ねじ棒
- 2 1 蓋部
- 22 0リング
- 23 ハンドル
- 24 通路

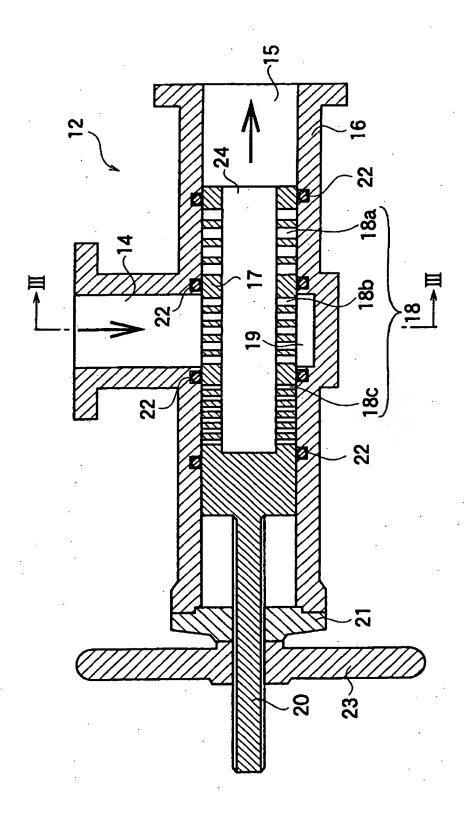
【書類名】

図面

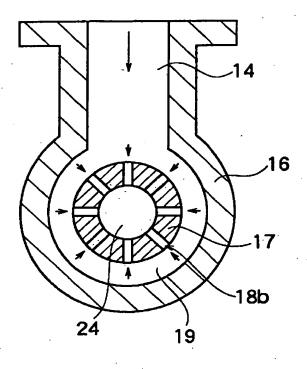
【図1】



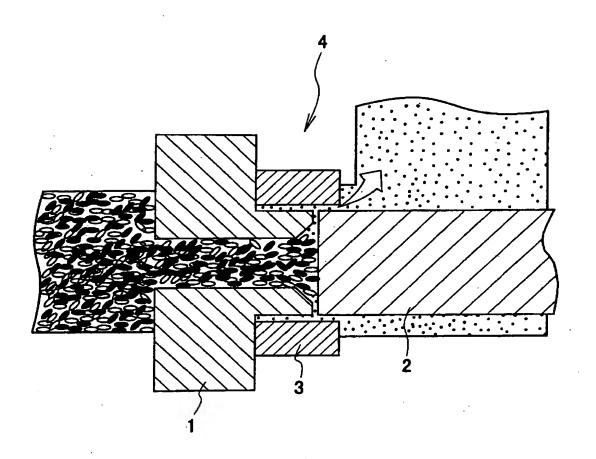
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 物質を微粒化処理する際に、粒度の異なる処理が容量一定の状態で可能となり、しかも、処理効率が勝れているものとなること。

【解決手段】 軸方向と交差する入口及び軸方向の出口を設けた簡体と、この筒体に反出口側からの操作にて軸方向に移動する内筒からなり、内筒には複数群からなる多数の穴が配設され、内筒の操作移動により入口連接の室に同一径の穴が一つの群として露出しているもの。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-181600

受付番号

50000754166

書類名

特許願

担当官

小池 光憲

. 6999

作成日

平成12年 6月21日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

596089388

【住所又は居所】

東京都中央区京橋1-17-4 松永ビル5F

【氏名又は名称】

エス・ジー・エンジニアリング株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100083806

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

三好 秀和

【選任した代理人】

【識別番号】

100068342

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】

100100712

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】

100087365

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】

100079946

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

次頁有

認定・付加情報(続き)

【氏名又は名称】

横屋 赳夫

【選任した代理人】

【識別番号】

100100929

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100095500

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100101247

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】

100098327

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ

ル9階 三好内外国特許事務所

【氏名又は名称】

高松 俊雄

出願人履歴情報

識別番号

[596089388]

1. 変更年月日

1999年 4月 8日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都中央区京橋1-17-4 松永ビル5F

氏 名

エス・ジー・エンジニアリング株式会社